

炭素材料第117委員会 第288回委員会

特別講演会 プログラム

1. 日 時： 平成20年11月13日（木） 13:00-17:00
2. 場 所： 産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館
(バイオ・IT融合研究棟) 11F 11205室
3. プログラム：

13:00～ 開会の辞 (寺井委員長)

13:10～13:50 山田 泰弘 先生 (日本ケミコン(株)・産総研)
「熱伝導性炭素材料を含有したサーマルインターフェース材料」

13:50～14:30 高原 克典 先生 ((元) 東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻)
「3次元ナノグラファイトネットワークの電子・磁気物性
における分子吸着効果」

14:30～14:50 コーヒーブレイク

14:50～15:50 阿久沢 昇 先生 (東京工業高等専門学校)
「アルカリ金属-黒鉛層間化合物の多様な性質と機能」

15:50～16:50 山田 能生 先生 ((元) 産総研・福井大学)
「脱フッ素化反応による各種フッ素化有機物からの炭素材料」

16:50～ 閉会の辞